

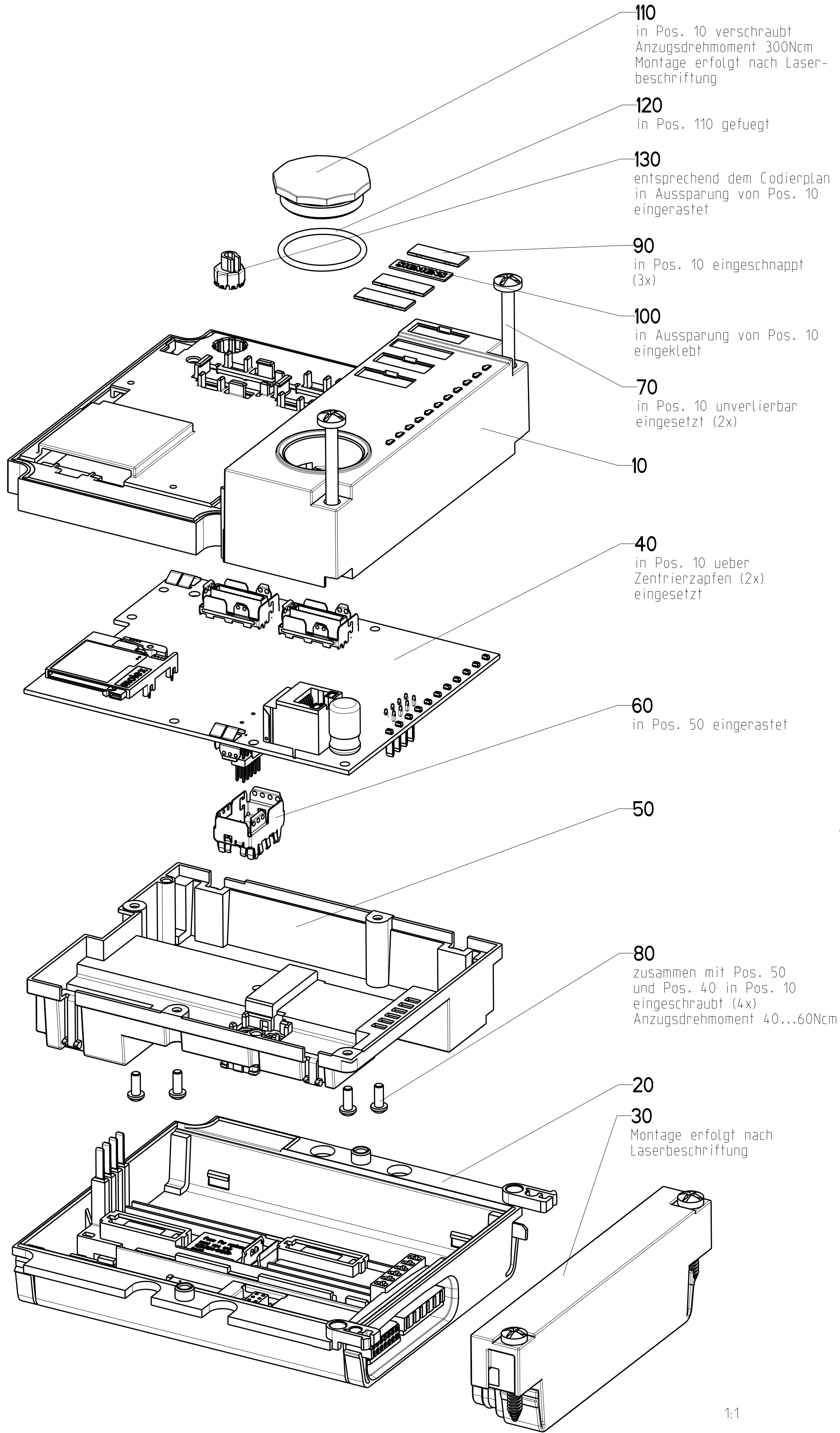
Gesamte Beschriftung im Laserverfahren direkt aufgebracht:
- Kontrast und Farbe: entsprechendes Fertigungsmuster
- Strichstärke: 0.2mm
- Schriftart: Schrift SN 34181-A1 ... -RAL9005
- Verwendete Schrifthöhen: 1.0mm, 1.2mm, 1.7mm, 2.2mm,
2.7mm, 3.2mm, 3.5mm;
- Toleranztoleranz und Toleranz der Schrifthöhe: $\pm 0.1\text{mm}$
- Zugehörige Unterlagen: Beschriftungsdateien


In das zusammengebaute Gerat darf nach einer Prufung nach IEC 529 (IP66 / IP67) kein Wasser eindringen.

Darstellung ohne Pos. 110



Die MAC-Adresse ist von
SIKIT zu uebernehmen.
Die Darstellung erfolgt zwei-
zeilig mit Bindestrichen.
z. B.
08-00-06-
6B-0A-22



A5E02522329							
Artikelnummer Beschreibung 		Gewicht Weight Material Werkstoff / Material Material holes:		Bohrer / Drill Drill Material Material:		Ident. Nr. Ident. No.	
				Toleranzen / Tolerances:		Oberfl. / Surface Surf. / gral.	
MUF / Product-ID:		Produktgruppe / Productgroup: 782 / ET200pro		Toleranzen / Tolerances:		CAD - Pro/E	
Zugheftige Unterlagen: Associated documents:		Datum / Date: 26.03.2009		Toleranzen / Tolerances:		Maxistab / Scale: 21	
		Urheber / Author: Schmelz		Benennung Name:		Format Size: A1	
		Gepr. / Check.:		Interfacemodul			
		Abkürzung / Dopl.: I IA AS RD E 2		Benennungszusatz: Zusatz:		IM 165-4 PN HF IMLAN USA-Variante	
		Standort / Site: AMBERG					
		SIEMENS		A5E02522329A		Dokumententitel Document Title: GRU	
						1 Blatt 1 Sheet	
						1 Blatteinf. 1 Sheets	
DC Rep.	Änderungs- Modification	Datum Date	Name Name	Wrg. Rep.	Ers. Rep.	Ers. Rep.	Ers. Rep.

Verleugung sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zweifelsfragen vorbehalten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fuer den Fall der Patentverletzung oder GM-Eintragung.

the reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.